

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 2000103839 A

(43) Date of publication of application: 11 . 04 . 00

(51) Int. CI

C08G 59/62

C08G 59/40

C08K 3/00

C08L 63/00

H01L 23/29

H01L 23/31

(21) Application number: 10271869

(22) Date of filing: 25 . 09 . 98

(71) Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC WORKS

LTD

(72) Inventor:

WADA TATSUYOSHI **SAWANO SHIN** KIYOUGAKU MASAYUKI

(54) SEALING RESIN COMPOSITION AND SEMICONDUCTOR DEVICE SEALED THEREWITH

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a composition which can form a sealing resin capable of giving a cured product resistant to cracking or peeling by mixing a glycidyl- containing epoxy resin with a phenol aralkyl resin curing agent, a cure assistant, and a filler.

SOLUTION: There are used an epoxy resin of formula I (wherein Gr is glycidyl, and n is 0-5) and a curing agent of formula II. Alternatively, the epoxy resin may be one having at least two epoxy groups, and the curing agent used is one having at least two phenolic hydroxy groups. It is desirable that the epoxy resin of formula I is used in an amount of 20-100 wt.% based on the amount of the entire epoxy resin. It is desirable that the curing agent of formula II is used in an amount of 20-100 wt.% based on the amount of the entire curing agent. Usually, the entire epoxy resin/entire curing agent is 0.5-1.5 by equivalent. The cure assistant is desirably an organophosphorus compound. The filler is desirably fused silica.

COPYRIGHT: (C)2000, JPO

Π



(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-103839 (P2000-103839A)

(43)公開日 平成12年4月11日(2000.4.11)

(51) Int.Cl.7		識別記号		FΙ					テーマコート [*] (参考)
C 0 8 G	59/62			C 0 8 G	59/62				4 J O O 2
	59/40				59/40				4 J O 3 6
C08K	3/00			C08K	3/00				4 M 1 O 9
C 0 8 L	63/00			C 0 8 L	63/00			С	
H01L	23/29			H01L	23/30			R	
			審査請求	未請求 請求	秋項の数 6	OL	(全	6 頁)	最終頁に続く

(71)出願人 000005832 特願平10-271869 (21)出願番号 松下電工株式会社 大阪府門真市大字門真1048番地 (22)出願日 平成10年9月25日(1998.9.25) (72)発明者 和田 辰佳 大阪府門真市大字門真1048番地松下電工株 式会社内 (72)発明者 沢野 伸 大阪府門真市大字門真1048番地松下電工株 式会社内 (74)代理人 100087767 (外1名) 弁理士 西川 惠清

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 封止用樹脂組成物及び半導体装置

(57)【要約】

【課題】 クラックや剥離が発生しにくい封止樹脂を形成することができる封止用樹脂組成物を提供する。

【解決手段】 エポキシ樹脂、硬化剤、硬化助剤、充填 材を含有する半導体封止用樹脂組成物に関する。下記 (1) の構造式を有するエポキシ樹脂と、下記(2)の 構造式を有する硬化剤をそれぞれ用いる。封止樹脂の吸 湿率を低く抑えることができる。

【化1】

$$\begin{array}{c|c}
 & G & F \\
\hline
 & G & F$$

(但し、nは0~5)

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 エポキシ樹脂、硬化剤、硬化助剤、充填 材を含有する半導体封止用樹脂組成物であって、下記

(1) の構造式を有するエポキシ樹脂と、下記(2)の*

*構造式を有する硬化剤をそれぞれ用いて成ることを特徴 とする封止用樹脂組成物。

【化1】

(但し、nは0~5)

20

(但し、mは0~6)

充填材を全量に対して80~95重量% 【請求項2】 含有して成ることを特徴とする請求項1に記載の封止用 樹脂組成物。

上記(1)のエポキシ樹脂を全エポキシ 【請求項3】 樹脂に対して20~100重量%含有して成ることを特 徴とする請求項1又は2に記載の封止用樹脂組成物。

【請求項4】 上記(2)の硬化剤を全硬化剤に対して 20~100重量%含有して成ることを特徴とする請求 項1乃至3のいずれかに記載の封止用樹脂組成物。

【請求項5】 硬化助剤として有機リン化合物を用いて 成ることを特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載 の封止用樹脂組成物。

【請求項6】 請求項1乃至5のいずれかに記載の封止 用樹脂組成物で封止されて成ることを特徴とする半導体 装置。

【発明の詳細な説明】

【発明の属する技術分野】本発明は、ダイオード、トラ ンジスタ、集積回路(IC、LSI、VLSIなど)の 電気電子部品やこれらを実装した半導体装置などの封止 のために用いられる封止用樹脂組成物、及びこれを用い た半導体装置に関するものである。

【従来の技術】従来より、電気電子部品や半導体装置を 封止する方法として、例えば、エポキシ樹脂やシリコン 樹脂などを含む樹脂組成物による封止方法や、ガラス、 金属、セラミックなどを用いたハーメチックシール法な 40 どが採用されているが、近年では、封止信頼性の向上と 共に大量生産が可能であり、しかもコストメリットに優 れる方法として、エポキシ樹脂を含む樹脂組成物を用い た低圧トランスファー成形が採用され主流を占めてい る。このような樹脂組成物のエポキシ樹脂としては、o ークレゾールノボラック型エポキシ樹脂が、また硬化剤※

※としてはフェノールノボラック樹脂がそれぞれ一般的に 使用されている。そして最近では、電子部品や半導体装 置の高密度化や高積層化に伴って、封止樹脂(モールド 樹脂) の薄肉化が進められている。

【発明が解決しようとする課題】しかし上記の従来の樹 脂組成物では、この薄肉化に満足に対応することができ なくなっている。例えば、表面実装用デバイスにおいて は、実装時にデバイス自身が高温下にさらされるため、 パッケージクラックなどの発生が避けられない事態とな っている。すなわち、封止成形後の保管中に吸湿した水 分が高温にさられて急激に気化膨張し、封止樹脂がこの 膨張に耐え切れずにパッケージ(封止樹脂)にクラック が生じるようなことが起こっている。このような問題を 解決するために、封止用樹脂組成物の耐熱性や密着性の 30 向上等の検討がなされており、例えば、耐熱骨格を有す るエポキシ樹脂を含有する封止用樹脂組成物などが提案 されているが、吸湿後の高温下におけるクラックの発生 防止には至っていない。本発明は上記の点に鑑みてなさ れたものであり、クラックや剥離が発生しにくい封止樹 脂を形成することができる封止用樹脂組成物を提供する ことを目的とするものである。また本発明は、この封止 用樹脂組成物を用いて封止された半導体装置であって、 封止樹脂にクラックや剥離が発生しにくい半導体装置を 提供することを目的とするものである。

【課題を解決するための手段】本発明の請求項1に係る 封止用樹脂組成物は、エポキシ樹脂、硬化剤、硬化助 剤、充填材を含有する半導体封止用樹脂組成物であっ て、下記(1)の構造式を有するエポキシ樹脂と、下記 (2) の構造式を有する硬化剤をそれぞれ用いて成るこ とを特徴とするものである。

【化2】

$$\begin{array}{c|c}
OH & OH \\
\hline
CH_{\overline{2}} & OH \\
\hline
\end{array}$$

$$CH_{\overline{2}} & OH \\
\end{array}$$

20

30

(但し、mは0~5)

(但し、nは0~5)

また本発明の請求項2に係る封止用樹脂組成物は、請求 項1の構成に加えて、充填材を全量に対して80~95 重量%含有して成ることを特徴とするものである。また 本発明の請求項3に係る封止用樹脂組成物は、請求項1 又は2の構成に加えて、上記(1)のエポキシ樹脂を全 エポキシ樹脂に対して20~100重量%含有して成る ことを特徴とするものである。また本発明の請求項4に 係る封止用樹脂組成物は、請求項1乃至3のいずれかの 構成に加えて、上記(2)の硬化剤を全硬化剤に対して 20~100重量%含有して成ることを特徴とするもの である。また本発明の請求項5に係る封止用樹脂組成物 は、請求項1乃至4のいずれかの構成に加えて、硬化助 剤として有機リン化合物を用いて成ることを特徴とする ものである。本発明の請求項6に係る半導体装置は、請 求項1乃至5のいずれかに記載の封止用樹脂組成物で封 止されて成ることを特徴とするものである。

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を説明 する。エポキシ樹脂としては、上記(1)の構造式を有 するもの(式中のGrはグリシジル基)と、この他に1 分子中に2個以上のエポキシ基を有するものを用いるこ とができる。(1)以外のエポキシ樹脂としては、クレ ゾールノボラック型エポキシ樹脂、ジシクロペンタジエ ン型エポキシ樹脂、トリフェニルメタン型エポキシ樹 脂、ブロム含有エポキシ樹脂、ナフタレン環を有するエ ポキシ樹脂などを例示することができる。また(1)の エポキシ樹脂は、全エポキシ樹脂の配合量に対して20 ~100重量% (100重量%は全エポキシ樹脂とし て、(1)のエポキシ樹脂を用いた場合)配合するのが 好ましい。(1)のエポキシ樹脂の配合量が全エポキシ 樹脂に対して20重量%未満であれば、本発明の封止用 樹脂組成物の吸湿率を低下させることができず、リフロ 一時に封止樹脂(パッケージ)にクラックや剥離が生じ る恐れがある。尚、(1)のエポキシ樹脂は、n=0の $\delta \mathcal{O}$, $n = 1 \mathcal{O} \delta \mathcal{O}$, $n = 2 \mathcal{O} \delta \mathcal{O}$, $n = 3 \mathcal{O} \delta \mathcal{O}$, n=4のもの、n=5のものを含有して構成されている。 硬化剤としては、上記(2)の構造式を有するフェノー ルアラルキル樹脂と、この他に1分子中に2個以上のフ ェノール性水酸基を有するものを用いることができる。

(2) 以外の硬化剤としては、フェノールノボラック樹 50

脂やナフトール樹脂などを用いることができる。また (2) の硬化剤は、全硬化剤の配合量に対して20~1 00重量%(100重量%は全硬化剤として、(2)の フェノールアラルキル樹脂を用いた場合) 配合するのが 好ましい。 (2) の硬化剤の配合量が全硬化剤に対して 20 重量%未満であれば、本発明の封止用樹脂組成物の 吸湿率を低下させることができず、耐リフロー性の低 下、すなわちリフロー時に封止樹脂(パッケージ)にク ラックや剥離が生じる恐れがある。尚、(2)の硬化剤 は、m=0のもの、m=1のもの、m=2のもの、m=3のもの、m=4のもの、m=5のものを含有して構成 されている。硬化助剤は、エポキシ樹脂と硬化剤の硬化 反応を促進させるために用いるものであって、例えば、 トリフェニルホスフィンやトリブチルホスフィンなどの 有機リン化合物、1,8-ジアザービシクロ(5,4, 0) ウンデセン-7、トリエチレンジアミン、ベンジル ジメチルアミンなどの三級アミン類、2-メチルイミダ ゾール、2-エチルー4-メチルイミダゾール、2-フ ェニルイミダゾール、2-フェニル-4-メチルイミダ ゾールなどのイミダゾール類を用いることができるが、 硬化促進効果の高い有機リン化合物を用いるのが好まし い。硬化助剤は全樹脂成分(エポキシ樹脂と硬化剤)に 対して0.1~5.0重量%配合するのが好ましい。硬 化助剤の配合量が全樹脂成分の配合量に対して0.1重 量%未満であれば、硬化促進効果を高めることができ ず、硬化助剤の配合量が全樹脂成分の配合量に対して 5. 0 重量%を超えても、硬化促進効果を大幅に大きく することができず、硬化助剤の配合量が多くなるだけで あって経済的に不利となる恐れがある。充填材としては 無機充填材を主に用いることができ、溶融シリカ、結晶 シリカ、アルミナ、窒化珪素などを単独で用いたり併用 することができるが、入手のしやすさなどから溶融シリ カを用いるのが好ましい。充填材は本発明の封止用樹脂 組成物の全体量に対して80~95重量%、特に、好ま しくは83~91重量%配合するのが好ましい。充填材 の配合量が封止用樹脂組成物の全体量に対して80重量 %未満であれば、封止樹脂の吸湿量が増加して耐リフロ 一性の低下を招く恐れがあり、充填材の配合量が封止樹 脂組成物の全体量に対して95重量%を超えると、封止

10

20

用樹脂組成物の粘度が増大し、ボイドやワイヤー流れな どの成形時のトラブルを引き起こす恐れがある。上記材 料のほかに、充填材の表面処理剤としてγーグリシドキ シプロピルトリメキシシランなどのカップリング剤、三 酸化アンチモンなどの難燃剤、カルナバワックスなどの 離型剤、カーボンブラックなどの着色剤(顔料)、シリ コーンゲルやシリコーンゴムやシリコーンオイルなどの 可撓剤 (低応力剤) などを任意に配合することができ る。本発明の封止用樹脂組成物を調製するにあたって は、まず上記のエポキシ樹脂、硬化剤、充填材、硬化助 剤及びその他の材料を所定の量配合し、次にミキサーや ブレンダーなどで均一に混合した後、ニーダーやロール 等で加熱しながら混練するようにする。全エポキシ樹脂 に対する全硬化剤の配合割合は、全エポキシ樹脂/硬化 剤=0.5~1.5 (当量比)、好ましくは0.8~ 1. 3に設定する。この配合割合が0. 5よりも小さい と、硬化剤の配合量が多すぎて経済的に不利となる恐れ があり、また上記の配合割合が1.5を超えると、硬化 剤の配合量が少なすぎて硬化不足になる恐れがある。ま た混練後に、必要に応じて冷却固化し、粉砕して粉状に 形成してもよい。本発明の半導体装置を製造するにあた っては、基板等に電気電子部品を実装した後、これを上 記の封止用樹脂組成物で形成される封止樹脂で封止する ようにする。この封止にはトランスファー成形(トラン スファーモールド)を採用することができ、金型のキャ ビティに電気電子部品を実装した基板等を配置した後、 キャビティに上記の封止用樹脂組成物を充填し、これを 加熱して硬化させて封止樹脂を形成するものである。こ のトランスファー成形を採用した場合の金型の温度は1 70~180℃、成形時間は30~120秒に設定する ことができるが、封止樹脂組成物の材料の種類や半導体 装置の種類によって適宜設定変更するものである。

【実施例】以下本発明を実施例によって具体的に説明する。

(実施例1乃至9、比較例1乃至3)表1に示すように 所定の配合量で、エポキシ樹脂、硬化剤、硬化助剤、離 型剤、難燃剤、顔料、充填剤をミキサーやブレンダーな どで均一に混合した後、ニーダーやロール等で加熱しな がら混練して封止用樹脂組成物を調製した。表1に示す 各材料としては次のものを用いた。

エポキシ樹脂A…上記(1)の構造式を有するエポキシ 樹脂で、日本化薬(株)製のNC3000P(エポキシ 当量:274)

エポキシ樹脂B…住友化学製のo-クレゾールノボラック型エポキシ樹脂(エポキシ当量:195)

エポキシ樹脂C…ブロム化エポキシ樹脂(エポキシ当量:400)

硬化剤A…上記(2)の構造式を有するフェノールアラルキル樹脂で、住金化工製のHE100(水酸基当量: 169) 硬化剤B…荒川化学製のフェノールノボラック樹脂(水酸基当量:105)

硬化助剤 A…トリフェニルホスフィン

硬化助剤 B…DBU (ジアザビシクロウンデセン)

硬化助剤 C…2 P Z (2-フェニルイミダゾール)

離型剤…カルバナワックス

難燃剤…三酸化アンチモン

顔料…カーボンブラック

充填剤…γ-グリシドキシプロピルトリメトキシシラン (カップリング剤) で処理した溶融シリカ

(吸湿率の測定) 実施例1乃至9、比較例1乃至3の封止用樹脂組成物をトランスファー成形機にて成形し、直径50mmで厚み3.0mmのテストピースを作成した。そして85℃、85%RH、72時間の条件下で放置した後のテストピースの重量変化を吸湿率とした。

(耐リフロー性試験) 実施例1乃至9、比較例1乃至3の封止用樹脂組成物を用いて形成された60QFPTEG(外形サイズ:15×19×厚み2.4mm)のパッケージ(全10個)にて、85℃、85%RH、72時間の条件下で放置して吸湿させた後、IRリフロー処理(EIAJ規格)を行ない、この後、実体顕微鏡でパッケージのクラックの有無を観察した。

(耐湿信頼性試験)上記の耐リフロー性試験後のパッケージをPCT: 133 C/100 RHの条件下にて 500時間処理した後のオープン不良発生数を測定した。これら測定及び試験結果を表 1に示す。

【表 1 】

50

40

7

表1から明らかなように、実施例1乃至9ではほぼ同じ 樹脂成分量であっても吸湿率が低く、耐リフロー性や耐 湿信頼性が向上した。

【発明の効果】上記のように本発明の請求項1に係る封 止用樹脂組成物は、エポキシ樹脂、硬化剤、硬化助剤、 充填材を含有する半導体封止用樹脂組成物であって、上 記 (1) の構造式を有するエポキシ樹脂と、上記(2) の構造式を有する硬化剤をそれぞれ用いたので、封止樹 脂の吸湿率を低く抑えることができ、クラックや剥離が 10 発生しにくい封止樹脂を形成することができるものであ る。また本発明の請求項2に係る封止用樹脂組成物は、 充填材を全量に対して80~95重量%含有したので、 封止樹脂の吸湿量が増加しないようにすることができる と共に粘度が増大しないようにすることができ、耐リフ ロー性の低下や成形時のトラブルを少なくすることがで きるものである。また本発明の請求項3に係る封止用樹 脂組成物は、上記(1)のエポキシ樹脂を全エポキシ樹 脂に対して20~100重量%含有するので、封止樹脂 の吸湿率を確実に低く抑えることができ、クラックや剥 20 離が発生しにくい封止樹脂を確実に形成することができ るものである。また本発明の請求項4に係る封止用樹脂 組成物は、上記(2)の硬化剤を全硬化剤に対して20 ~100重量%含有したので、封止樹脂の吸湿率を確実 に低く抑えることができ、クラックや剥離が発生しにく い封止樹脂を確実に形成することができるものである。 また本発明の請求項5に係る封止用樹脂組成物は、硬化 助剤として有機リン化合物を用いたので、硬化助剤によ る硬化促進効果を高くすることができ、硬化を促進させ ることができるものである。本発明の請求項6に係る半 30 導体装置は、請求項1乃至5のいずれかに記載の封止用 樹脂組成物で封止されたので、封止樹脂の吸湿率を低く 抑えることができ、封止樹脂にクラックや剥離が発生し にくくなるものである。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7

識別記号

FΙ

テーマコート'(参考)

HO1L 23/31

(72) 発明者 教学 正之 大阪府門真市大字門真1048番地松下電工株 式会社内

F ターム(参考) 4J002 CD061 EJ026 EN068 EU118 EU208 EW008 EW138 FD017 FD146 FD158 GQ05 4J036 AF06 DB05 DC10 DC40 DD07 FA01 JA07 4M109 AA01 BA01 BA03 CA21 EA03 EB02 EB04 EC01 EC03 EC05 EC09